

**Judul:**

Analisa pengaruh waktu pemrosesan terhadap struktur mikro lapisan tipis CcO<sub>2</sub> hasil penumbuhan dengan teknologi sputtering setelah anil 300C selama 1 jam

**Pengarang/Penulis:**

Citra Widuri, author

**Subjek:**

Sputtering (Physics)

**Nomor Panggil:**

S41359

**Penerbitan:**

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

**Link Terkait:**

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)